This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- EADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04743458

Image available

ACTIVE MATRIX TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

07-036058 [JP 7036058 A]

PUBLISHED:

February 07, 1995 (19950207)

INVENTOR(s): KAWACHI GENSHIROU

KONDO KATSUMI

OWADA JUNICHI

APPLICANT(s): HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

05-178825 [JP 93178825]

FILED:

July 20, 1993 (19930720)

INTL CLASS:

[6] G02F-001/136; G02F-001/1343; G09F-009/30

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.9

(COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC MATERIALS --Glass Conductors)

ABSTRACT

PURPOSE: To realize such electrode shape as to provide a high opening rate and to improve a characteristic to hold the voltage impressed on a liquid crystal crystal so as to realize the liquid crystal display device having high image quality by reducing the margin for matching between a common electrode and drain electrodes and making possible the superposition of the common electrode and source electrodes, thereby increasing the degree of freedom in electrode shape design.

CONSTITUTION: This liquid crystal display device of a horizontal electric field driving system consists of gate electrodes 10, the drain electrodes 14, the source electrodes 15, a semiconductor film 30, the gate insulating 20, the common electrode 16 and a protective insulating film 23 formed on a glass substrate 1 and makes image display by driving liquid crystal molecules 513 by an electric field in a direction nearly parallel with the glass substrate surface. The common electrode 16, the source electrodes 14 and the drain electrodes 15 are separated by the insulating 20, by which these electrodes are formed as different layers. The common electrode 16 and the source electrodes 15 are partly superposed on each other via the insulating films 20, by which additive capacitances are constituted.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-36058

(43)公開日 平成7年(1995)2月7日

(51) Int.Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G02F	1/136	500	9119-2K		
	1/1343		8707-2K		
G09F	9/30	3 4 0	7610-5G	,	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 11 頁)

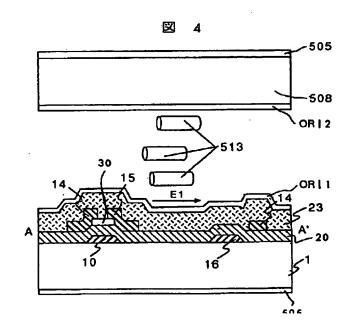
-	·		
(21)出願番号	特願平5-178825	(71)出顧人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成5年(1993)7月20日		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	河内 玄土朗
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
			式会社日立製作所日立研究所内
		(72)発明者	近藤 克己
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株
			式会社日立製作所日立研究所内
		(72)発明者	大和田 淳一
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
			製作所電子デパイス事業部内
· .		(74)代理人	弁理士 小川 勝男

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリックス型液晶表示装置

(57)【要約】

【構成】ガラス基板1上に形成されたゲート電極10とドレイン電極14とソース電極15と半導体膜30とゲート絶縁膜20とコモン電極16と保護絶縁膜23とからなり、ガラス基板面にほぼ平行な方向の電界によって液晶分子513を駆動することによって画像表示を行う横電界駆動方式の液晶表示装置において、コモン電極16とソース電極14およびドレイン電極15を絶縁膜20によって分離し異層化した。また、コモン電極16とソース電極15を一部において絶縁膜20を介して重ねあわせて、付加容量を構成した。

【効果】コモン電極16とドレイン電極15のあいだの合わせ余裕を縮小でき、またコモン電極16とソース電極15を重ねあわせることが可能となるので電極形状設計の自由度が大きくなり、高開口率となるような電極形状が実現でき、液晶印加電圧の保持特性の向上により、高画質の液晶表示装置が実現できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に走査信号電極と、映像信号電極と、前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と、少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と、前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と、前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる液晶表示装置において、

前記共通電極と前記映像信号電極または前記共通電極と 液晶駆動電極は、絶縁膜を介して互いに異なった層に形 成されてなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】基板上に走査信号電極と、映像信号電極と、前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と、少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と、前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と、前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる液晶表示装置において、

前記液晶駆動電極と前記共通電極を少なくともその一部 において絶縁膜を介して互いに重畳させ、その重畳部を もって付加容量を形成することを特徴とする液晶表示装 置。

【請求項3】基板上に走査信号電極と、映像信号電極と、前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と、少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と、前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と、前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる液晶表示装置において、

前記液晶駆動電極または前記共通電極の少なくとも一方は互いに異なった層に形成された少なくとも2つの電極により構成されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】特許請求の範囲第3項において、前記液晶 駆動電極と前記共通電極の少なくとも一部を絶縁膜を介 して互いに重畳させ、その重畳部をもって付加容量を形 成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】特許請求の範囲第1,2,3または4項において、前記液晶駆動電極または前記共通電極は、リング型,十字型,T字型,T字型,工字型,梯子型のいずれかの平面形状を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】特許請求の範囲第1,2,3,4または5項において、前記共通電極はその表面が自己酸化膜または自己窒化膜で被覆された金属電極によって構成される

ことを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はOA機器等の画像、文字情報の表示装置として用いられる、アクティブマトリックス方式の液晶表示装置の構造に関する。

[0002]

【従来の技術】ガラス等の絶縁基板上に薄膜トランジスタ(以下TFTと記す)をマトリックス状に形成し、これをスイッチング素子として用いるアクティブマトリックス型の液晶表示装置(TFT-LCD)は高画質のフラットパネルディスプレイとして期待が大きい。従来のアクティブマトリックス型液晶表示装置では、液晶層を駆動する電極として2枚の基板上に形成し対向させた透明電極を用いていた。これは液晶に印加する電界の方向を基板面にほぼ垂直な方向とすることで動作するツイステッドネマチック表示方式に代表される表示方式を採用していることによる。

【0003】一方、液晶に印加する電界の方向を基板面にほぼ平行な方向とする方式として、櫛歯電極を用いた方式が特公昭63-21907号に開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の従来技術は液晶層を相互に咬合する櫛歯状の電極により駆動するものであるが、駆動電極として櫛歯状の電極を用いたので光が透過できる有効面積(以下開口率という)を大きくすることが困難である。原理的には櫛歯電極の電極幅を1~2μm程度まで縮小すれば開口率を実用レベルまで拡大出来るが、実際には大型基板全面にわたってそのような細線を均一にかつ断線がないように形成することは極めて困難である。即ち、上記の従来技術では、相互に咬合する櫛歯状の電極を用いたために画素開口率と製造歩留まりがトレードオフの関係となり、明るい画像を有する液晶表示装置を低コストで提供することは困難であった。

【0005】本発明は上記の問題を解決するものであって、その目的は、より製造歩留まりが高くかつ開口率が大きな、明るいアクティブマトリックス型液晶表示装置を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明では、上記の課題 を解決するために以下のような手段を採用する。

【0007】基板上に走査信号電極と、映像信号電極と、前記走査信号電極と映像信号電極との各交差部に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続された液晶駆動電極と、少なくとも一部が前記液晶駆動電極と対向して形成された共通電極とを有するアクティブマトリックス基板と、前記アクティブマトリックス基板に対向する対向基板と、前記アクティブマトリックス基板と前記対向基板に挟持された液晶層とからなる

液晶表示装置において、

[手段1] 前記共通電極と前記映像信号電極または前記 共通電極と液晶駆動電極を絶縁膜を介して互いに異なっ た層に形成した。

【0008】 [手段2] 前記液晶駆動電極と前記共通電極を少なくともその一部において絶縁膜を介して互いに 重畳させ、その重畳部をもって付加容量を形成した。

【0009】 [手段3] 前記液晶駆動電極または前記共 通電極の少なくとも一方を互いに異なった層に形成した 少なくとも2つの電極により構成した。

【0010】 [手段4] 手段3において前記液晶駆動電極と前記共通電極を少なくともその一部において絶縁膜を介して互いに重畳させ、その重畳部をもって付加容量を形成した。

【0011】 [手段5] 前記液晶駆動電極または前記共 通電極を、環状型,十字型,丁字型, ∏字型,工字型, 梯子型のいずれかの平面形状とした。

【0012】 [手段6] 前記共通電極をその表面が自己 酸化膜または自己窒化膜で被覆された金属電極によって 構成した。

[0013]

【作用】上記手段1の如く、共通電極と映像信号電極ま たは共通電極と液晶駆動電極を絶縁膜を介して互いに異 なった層に形成することにより、共通電極または液晶駆 動電極の形状の設計自由度が大きくなり、櫛歯状電極を 用いることなく絶縁基板面にほぼ平行な方向の電界を形 成出来る。例えば、上記手段2の如く、前記液晶駆動電 極と前記共通電極を少なくともその一部において絶縁膜 を介して互いに重畳させることが可能となるので、画素 開口率を大きく出来る。また、前記液晶駆動電極と前記 共通電極の重畳部をもって付加容量を形成でき、電圧保 持特性を改善出来るので、液晶抵抗の低下やTFTのオ フ抵抗の低下による画質の低下を補償出来る。他の例と しては、上記手段3の如く、液晶駆動電極または共通電 極の少なくとも一方を、互いに異なった層に形成した少 なくとも2つの電極により構成し、更に上記手段4の如 く、液晶駆動電極と共通電極の少なくとも一部を絶縁膜 を介して互いに重畳させ付加容量を形成することにより 画素開口率を大きく出来、かつ電圧保持特性を改善出来 る。また、共通電極と映像信号電極または、共通電極と 液晶駆動電極を互いに絶縁膜より異層化することによる 効果は上記だけではなく、これらの電極相互間の短絡不 良は発生する確率が小さくできるので画素欠陥を低減出 来るという効果も有る。

【0014】共通電極または液晶駆動電極の形状としては、なるべく開口率が大きくなるようなパターンを採用することが望ましい。そこで、上記手段5の如く、液晶駆動電極または共通電極を、環状型、十字型、丁字型、 「「字型、工字型、梯子型のいずれかの平面形状とし、これらを適宜組み合わせることにより櫛歯状電極を用いる 場合に比べ開口率を拡大出来る。また、共通電極と液晶 駆動電極を互いに絶縁膜より異層化することにより、互 いに重なりあうような電極形状の組合せが可能となるの で、開口率が最大となるような電極形状の設計が容易と なる。また、上記手段6の如く、共通電極をその表面が 自己酸化膜または自己窒化膜で被覆された金属電極によ って構成することにより、共通電極と液晶駆動電極を互 いに重ねあわせた時にこれらの間の短絡不良の発生を防 止出来るので画素欠陥を低減出来る。

【0015】本発明のその他の特長は以下の記載から明らかとなるであろう。

[0016]

【実施例】

[実施例1] 図1~図4は本発明の第1の実施例の動作 原理を示す単位画素の断面図及び平面図である。ガラス 基板1上にCrよりなるゲート電極10およびコモン電 極(共通電極)16を形成し、これらの電極を覆うよう に窒化シリコン (SiN) 膜からなるゲート絶縁膜20 を形成した。ゲート電極10上にゲート絶縁膜20上を 介して非晶質シリコン (a-Si) 膜30を形成しトラ ンジスタの能動層とする。前記a-Si膜30のパター ンの一部に重畳するようにMoよりなるドレイン電極1 4、ソース電極15を形成し、これらすべてを被覆する ようにSiN膜よりなる保護絶縁膜23を形成した。以 上よりなる単位画素をマトリックス状に配置したアクテ ィブマトリックス基板の表面にポリイミドよりなる配向 膜ORII、ORI2を形成し、表面にラビング処理を施し た。同じくラピング処理を施した配向膜〇RI1, OR I2を表面に形成した対向基板508と、前記アクティ ブマトリックス基板の間に棒状の液晶分子513を含む 液晶組成物を封入し、二枚の基板の外表面に偏光板50 5を配置した。液晶分子513は無電界時(図1および 図2)にはストライプ状のソース電極15およびコモン 電極16の長手方向に対して若干の角度、即ち液晶分子 の長軸(光学軸)と電界の方向(ソース電極とコモン電 極の長手方向に垂直)のなす角度にして45°以上90 °未満を持つように配向されている。尚、上下基板との 界面での液晶分子の配向は互いに平行とした。また、液 晶分子の誘電異方性は正である。ここで、TFTのゲー ト電極10に電圧を印加してTFTをオンとするとソー ス電極15に電圧が印加し、ソース電極15-コモン電 極16間に電界E1を誘起させると、図3および図4に 示すように電界方向に液晶分子が向きを変える。上下基 板の表面に配置した2枚の偏光板505の偏光透過軸を 所定角度AGL1に配置することで電界印加によって光 の透過率を変化させることが可能になる。このように、 本発明の表示方式では従来必要であった透明電極がなく てもコントラストを与える表示が可能となる。このた め、透明電極の形成に関わる工程を全て省略出来るので 製造コスト削減が可能となる。さらに、従来の透明電極 を用いる表示方式では、電圧印加により液晶分子の長軸を基板界面から立ち上がらせ複屈折位相差を0とすることで暗状態を得ているが、複屈折位相差が0となる視角方向は正面、即ち基板界面に垂直な方向のみであり、僅かでも傾くと副屈折位相差が現れ、ノーマリーオープン型の表示では光が漏れコントラストの低下や階調レベルの反転を引き起こす。ところが、本実施例の表示方式では液晶分子の長軸は基板とほぼ平行であり電圧を印加しても立ち上がることが無い、従って視角方向を変えたときの明るさの変化が小さく視角特性が大幅に改善される効果が有る。

【0017】さらに、本実施例ではコモン電極16をゲ ート電極10と同一のレイヤーに形成し、ドレイン電極 14および液晶駆動電極であるソース電極15とコモン 電極16をゲート絶縁膜20によって絶縁分離した。ま た、従来使用されていた櫛歯状電極を廃し、ソース電極 15とコモン電極16をゲート絶縁膜20を介して重畳 させた。このようにドレイン電極14およびソース電極 15とコモン電極16を絶縁分離することによりソース 電極15およびコモン電極16の平面パターンの設計自 由度が大きくなり画素開口率を向上させることが可能と なる。また、ソース電極15とコモン電極16の重畳部 は液晶容量と並列に接続される付加容量として作用する ので液晶印加電圧の保持能を向上させることが出来る。 このような効果は従来の櫛歯状電極では得られないもの であり、ドレイン電極14およびソース電極15とコモ ン電極16を絶縁分離することにより初めて達成され る。以上のように、ドレイン電極14およびソース電極 15とコモン電極16を異層化することにより平面パタ ーンの設計自由度が大きくなったので、電極形状として は本実施例に限らず多種多彩な構造が採用出来る。

【0018】〔実施例2〕図5は本発明の第2の実施例の単位画素の平面図を示す。本実施例の断面構造は前記第1の実施例(図1)と同様である。本実施例ではコモン電極16を十字型とし、一方ソース電極15はリング型とした点に特徴が有る。コモン電極16とソース電極15はC1、C2、C3、C4と記した箇所で互いに重なり付加容量を形成している。本実施例によれば、コモン電極16とゲート電極10間の距離を大きくとれるのでコモン電極16とゲート電極10間の短絡不良を防止出来る。また、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとにより、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとにより、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとにより、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとにより、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとなり、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとなり、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとなり、ソース電極の任意の箇所で断線が発生してとなることができる。

【0019】 〔実施例3〕図6は本発明の第3の実施例の単位画素の平面図を示す。本実施例の断面構造は前記第1の実施例(図1)と同様である。本実施例では、ソース電極15は第2の実施例と同様にリング型とし、コモン電極16を丁字型とした点に特徴が有る。本実施例

では、リング状のソース電極の短辺の一方とコモン電極が重なるようにすることにより、開口率を低下させること無く大きな付加容量を形成出来、電圧保持特性を改善出来る。また、水平方向のコモン電極を光透過領域内から排除したので画素開口率向上に有利である。

【0020】〔実施例4〕図7は本発明の第4の実施例の単位画素の平面図を示す。本実施例の断面構造は前記第1の実施例(図1)と同様である。本実施例では、ソース電極15は第2の実施例と同様にリング型とし、コモン電極16を工字型とした点に特徴が有る。本実施例では、リング状のソース電極の2つの短辺とコモン電極が重なるようにすることにより、開口率を低下させること無くより大きな付加容量を形成出来、電圧保持特性を改善出来る。

【0021】 〔実施例5〕図8は本発明の第5の実施例 の単位画素の平面図を示す。本実施例の断面構造は前記 第1の実施例(図1)と同様である。本実施例では、コ モン電極16はN字型とし、ソース電極15をT字型と した。本実施例は前記第2~第4の実施例とはことな り、画素の中央にソース電極15を、その左右両側にコ モン電極16を配置した点に特徴が有る。このような配 置の利点は、コモン電極16とドレイン電極14がゲー ト絶縁膜により分離されているためにこれらの電極の間 の距離を小さく出来る点にある。これにより、コモン電 極16をドレイン電極14に出来る限り近付けることに より光透過領域を拡大出来開口率を向上させることが出 来る。ただし、この時コモン電極16とドレイン電極1 4が重なると、これらの電極間の寄生容量が急激に増大 する。コモン電極とドレイン電極の間の過大な寄生容量 はコモン電極信号の波形歪をもたらし、スミアと呼ばれ る画質低下が発生するので望ましくない。したがって、 コモン電極とドレイン電極は可能な限り近付けても良い が決して重ならないようにすることが必要である。

【0022】〔実施例6〕図9は本発明の第6の実施例の単位画素の平面図を示す。本実施例の断面構造は前記第1の実施例(図1)と同様である。本実施例では、ソース電極15を工字型とし、コモン電極16はリング型とした点に特徴が有る。本実施例では前記第5の実施例と同様に開口率を向上させることができることに加え、ソース電極15とコモン電極16の重なりを大きく出来るので付加容量を大きく出来る。

【0023】〔実施例7〕図10は本発明の第7の実施例の単位画素の平面図を示す。本実施例の断面構造は前記第1の実施例(図1)と同様である。本実施例では、ソース電極15をはしご型とし、コモン電極16はリング型として互いに重ね合わせた構造を有し、前記第1~第6の実施例と異なり液晶を駆動する電界は画素の長手方向と平行な方向とした点に特徴が有る。本実施例では、はしご型電極の段数を変えることによりコモン電極16とソース電極15間のギャップを任意に変えること

が出来る。電極間ギャップは液晶の応答速度を決めるので、ギャップを任意に調節することにより所望の応答速度を得ることが可能となる。

【0024】以上のように、コモン電極とソース電極、 ドレイン電極を異層化することにより多種多様な電極形 状の設計が可能となり、用途に応じた表示性能を実現す ることが出来る。

【0025】以上の実施例ではコモン電極をゲート電極 と同一の電極材料で構成する場合を示してきたが、コモ ン電極またはソース電極を複数の電極を組み合わせて構 成しても良い。以下、そのような実施例を示す。

【0026】〔実施例8〕図11は本発明の第8の実施 例の単位画素の平面図を示す。図12は図11中B-B′における断面図を示す。本実施例ではコモン電極は 引出配線160とコモン側駆動電極161の2つの部材 によって構成され、これらはゲート絶縁膜20に設けた スルーホールTHを介して接続されている。ここで引出 配線160にはゲート電極10と同一の電極材料を、コ モン側駆動電極161にはソース電極15と同一の電極 材料を用いた。本実施例においてもコモン電極の引出配 線160とソース電極15はゲート絶縁膜20によって 異層化されているため、互いに交差させることができ交 差部Cstにおいて付加容量を構成し、保持特性を改善 出来る。また、コモン側駆動電極161をソース電極1 5と同一層内に形成することにより、ソース電極 15と 隣接するドレイン電極14との間で形成される不必要な 電界をシールドすることが可能となる。液晶の駆動に直 接関与しない電極によって形成される寄生電界は液晶の 配向を乱し、表示画像のコントラスト低下を招くので、 通常電極の周囲を遮光層によって隠すことによって対策 している。しかしこのような遮光層は開口率を低下させ るという欠点を持つ。これにたいして本実施例のよう に、液晶の配向を乱す寄生電界をシールドすることによ り遮光層の面積を縮小出来るので開口率を向上させるこ とが可能となる。

【0027】〔実施例9〕図13は本発明の第9の実施例の単位画素の平面図を示す。図14は図13中CーC'における断面図を示す。本実施例ではコモン電極の引出配線160は、前記第7の実施例と同様にゲート電極10と同一の電極材料で構成し、コモン側駆動電極161は保護絶縁膜23上に設けた新たな電極によって構成し、これらをスルーホールによって接続した。本実施例ではコモン電極は引出配線160,コモン側駆動電極161ともにソース電極15と絶縁分離されているので前記の実施例と同様な効果が有る。

【0028】〔実施例10〕前記実施例ではコモン電極のコモン側駆動電極161は保護絶縁膜23上に設けた電極によって構成したが、コモン側駆動電極はゲート電極10の下層に設けても良い。図15は本発明の第10の実施例の単位画素の平面図を示す。図16は図15中

D-D'における断面図を示す。本実施例ではコモン電極の引出配線160は、前記第7の実施例と同様にゲート電極10と同一の電極材料で構成し、コモン側駆動電極161はゲート電極10の下層に絶縁膜24を介して設けた新たな電極によって構成し、これらをスルーホールによって接続した。本実施例ではコモン電極は引出配線160,コモン側駆動電極161ともにソース電極15と絶縁分離されているので前記の実施例と同様な効果が有る。

【0029】 [実施例11] 図17は本発明の第11の実施例の単位画素の平面図を示す。図18は図17中E-E'における断面図を示す。本実施例ではコモン電極16はゲート電極10の下層に下地絶縁膜24を介して設けた新たな電極によって構成した。従って、コモン電極はゲート電極10およびソース電極15,ドレイン電極14の全てと異層化される。そこで、本実施例はコモン電極16をゲート電極と平行な方向だけでなくゲート電極と垂直な方向にも引出して網目状とすることが可能となる。このことにより、コモン電極の抵抗値を下げられるのでコモン電圧の波形歪を低減しスミアの発生を防止出来る効果が有る。

【0030】 (実施例12) 図19は本発明の第12の 実施例の単位画素の平面図を示す。図20は図19中F-F'における断面図を示す。本実施例ではコモン電極16は保護絶縁膜23上に設けた新たな電極によって構成した。本実施例においても、前記実施例11と同様にコモン電極はゲート電極10およびソース電極15,ドレイン電極14の全てと異層化されるので、コモン電極16をゲート電極と平行な方向だけでなくゲート電極と垂直な方向にも引出して網目状とすることが可能となりコモン電圧の波形歪を低減しスミアの発生を防止出来る。

【0031】 〔実施例13〕 図21は本発明の第13の 実施例の単位画素の断面図を示す。本実施例の平面図は前記実施例1と同様である。本実施例ではゲート電極10 およびコモン電極16はアルミニウム(1203)21によって被覆されている点に特徴がある。このような2 層絶縁膜構造を採用することによりコモン電極16とドレイン,ソース電極との絶縁不良が低減できるので画素欠陥を低減できる。

【0032】 (実施例14) 図22は本発明の第14の 実施例の単位画素の平面図を示す。図23は図22のG -G′ 断面図である。本実施例ではコモン電極16はタンタル(Ta)で構成し、その表面はTaの自己酸化膜である五酸化タンタル(Ta_2O_5)22によって被覆した。また、コモン電極16上のソース電極15と対向する側のゲート絶縁膜20および保護絶縁膜23をエッチング除去した点に特徴がある。比誘電率が23と大きい Ta_2O_5 を露出させることによりソース電極側に電束を

集中できるのでより低い印加電圧で液晶を駆動させることができる。

【0033】図24は本発明のアクティブマトリックス基板鏡の等価回路を含む平面模式図である。ガラス基板1上にゲート電極10とドレイン電極14とこれらに接続されたTFTとゲート電極10に平行に引き出されたコモン電極16とゲート電極ドレイン電極およびコモン電極の引出端子101,151,163が形成されたものである。引出端子はゲート電極10,ドレイン電極14およびコモン電極16に外部回路から信号を供給するための端子である。

【0034】図25はアクティブマトリックス部の画素配列の平面図である。図25では単位画素として図9に示したものを使用した。各画素はゲート電極10が延在する方向と同一方向に複数配置され、画素列X1,X2,X3…のそれぞれを構成している。各画素列X1,X2,X3…のそれぞれの画素は薄膜トランジスタTFT1,コモン電極16およびソース電極15の配置位置を同一に構成している。ドレイン電極14はゲート電極10と交差するように配置され各画素列の内の1個の画素に接続されている。

【0035】図26は本発明の液晶表示装置のセル断面 図である。下側のガラス基板1上に走査信号電極10と 映像信号電極14がマトリックス状に形成され、その交 点付近に形成されたTFTを介してソース電極15を駆 動する。棒状の液晶分子513を含む液晶層を挟んで対向 する対向基板508上にはカラーフィルタ507,カラ ーフィルタ保護膜511,遮光用プラックマトリックス 512が形成されている。図26の中央部は単位画素の 断面図を、左側は外部接続端子の存在する部分の断面図 を、右側は外部接続端子の存在しない部分の断面図を示 している。図26の右側、左側に示すシール材SLは液 晶層を封止するように構成されており、液晶封入口(図 示せず)を除くガラス基板1、508の縁全体に沿って 形成されている。シール材は例えばエポキシ樹脂で形成 されている。配向制御膜ORI1、ORI2、保護膜2 3. カラーフィルタ保護膜511の各層はシール材SL の内側に形成される。偏光板505は一対のガラス基板 1,508の外側表面に形成されている。液晶層内の液 晶分子513は配向制御膜ORI1, ORI2によって 所定の方向に配向されており、バックライトBLからの 光をソース電極15とコモン電極16の間の部分の液晶 層で調節することによりカラー画像の表示が可能とな る。

[0036]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、コモン電極とソース、ドレイン電極を絶縁膜により異層化したことにより、櫛歯状電極を用いること無く、基板面に平行な電界により液晶を駆動させることが可能となり、製造歩留まりが高く、かつ大きな画素開口率を有する明るい

アクティブマトリックス型液晶表示装置を実現できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る液晶表示装置の第1の実施例の電界無印加時の画素平面模式図。

【図2】本発明に係る液晶表示装置の第1の実施例の電 界無印加時の画素断面模式図。

【図3】本発明に係る液晶表示装置の第1の実施例の電界印加時の画素平面模式図。

【図4】本発明に係る液晶表示装置の第1の実施例の電界印加時の画素断面模式図。

【図5】本発明に係る液晶表示装置の第2の実施例の電界無印加時の画素平面図。

【図6】本発明に係る液晶表示装置の第3の実施例の電界無印加時の画素平面図。

【図7】本発明に係る液晶表示装置の第4の実施例の電界無印加時の画素平面図。

【図8】本発明に係る液晶表示装置の第5の実施例の電 界無印加時の画素平面図。

【図9】本発明に係る液晶表示装置の第6の実施例の電界無印加時の画素平面図。

【図10】本発明に係る液晶表示装置の第7の実施例の 電界無印加時の画素平面図。

【図11】本発明に係る液晶表示装置の第8の実施例の 電界無印加時の画素平面図。

【図12】本発明に係る液晶表示装置の第8の実施例の電界無印加時の画素断面図。

【図13】本発明に係る液晶表示装置の第9の実施例の 電界無印加時の画素平面図。

【図14】本発明に係る液晶表示装置の第9の実施例の 電界無印加時の画素断面図。

【図15】本発明に係る液晶表示装置の第10の実施例の電界無印加時の画素平面図。

【図16】本発明に係る液晶表示装置の第10の実施例の電界無印加時の画素断面図。

【図17】本発明に係る液晶表示装置の第11の実施例 の電界無印加時の画素平面図。

【図18】本発明に係る液晶表示装置の第11の実施例の電界無印加時の画素断面図。

【図19】本発明に係る液晶表示装置の第12の実施例の電界無印加時の画素平面図。

【図20】本発明に係る液晶表示装置の第12の実施例の電界無印加時の画素断面図。

【図21】本発明に係る液晶表示装置の第13の実施例の電界無印加時の画素断面図。

【図22】本発明に係る液晶表示装置の第14の実施例の電界無印加時の画素平面図。

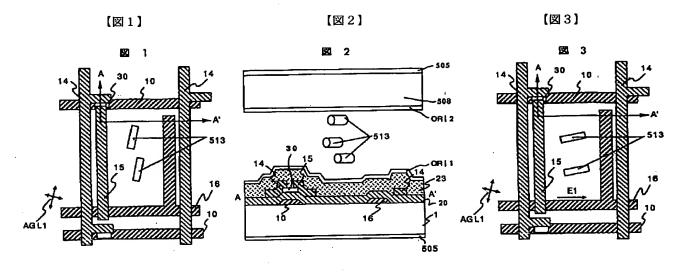
【図23】本発明に係る液晶表示装置の第14の実施例の電界無印加時の画素断面図。

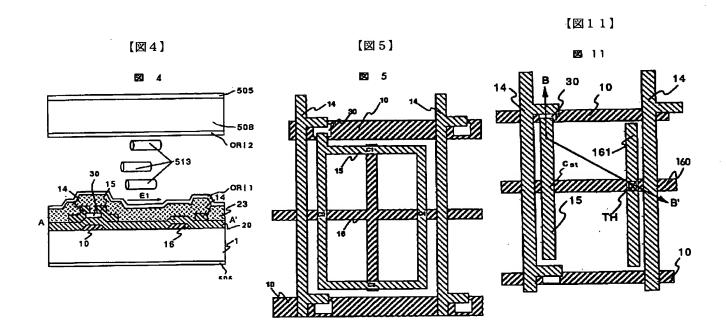
【図24】本発明に係る液晶表示装置の等価回路を示す 平面図。 【図25】本発明に係る液晶表示装置の表示部TFTマトリックス部の平面図。

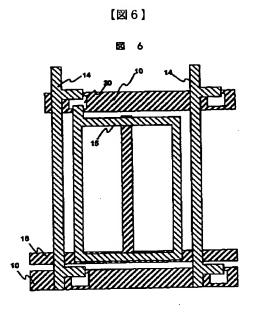
【図26】本発明に係る液晶表示装置のセル断面図。 【符号の説明】

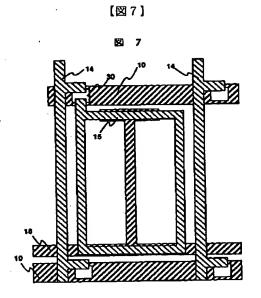
1…ガラス基板、10…ゲート電極、14…ドレイン電極、15…ソース電極、16…コモン電極、20…ゲート絶縁膜、21…アルミナ膜、22…五酸化タンタル膜、23…保護絶縁膜、24…下地絶縁膜、30…非晶質シリコン膜、101…ゲート電極の引出し端子、14

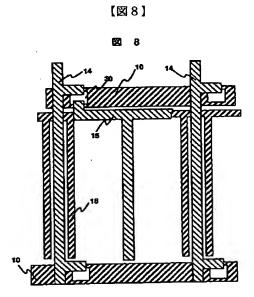
1…ドレイン電極の引出し端子、160…コモン電極の引き出し配線、161…コモン側駆動電極、505…偏光板、507…カラーフィルタ、508…対向基板、511…カラーフィルタ保護膜、512…遮光用ブラックマトリックス、513…液晶分子、ORI1,ORI2…配向膜、SL…シール材、C1,C2,C3,C4,Cst…付加容量、TH…スルーホール、E1…液晶駆動電界。

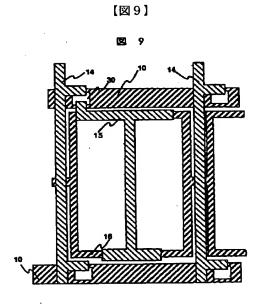


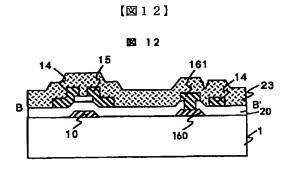


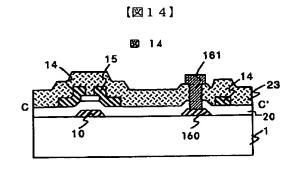


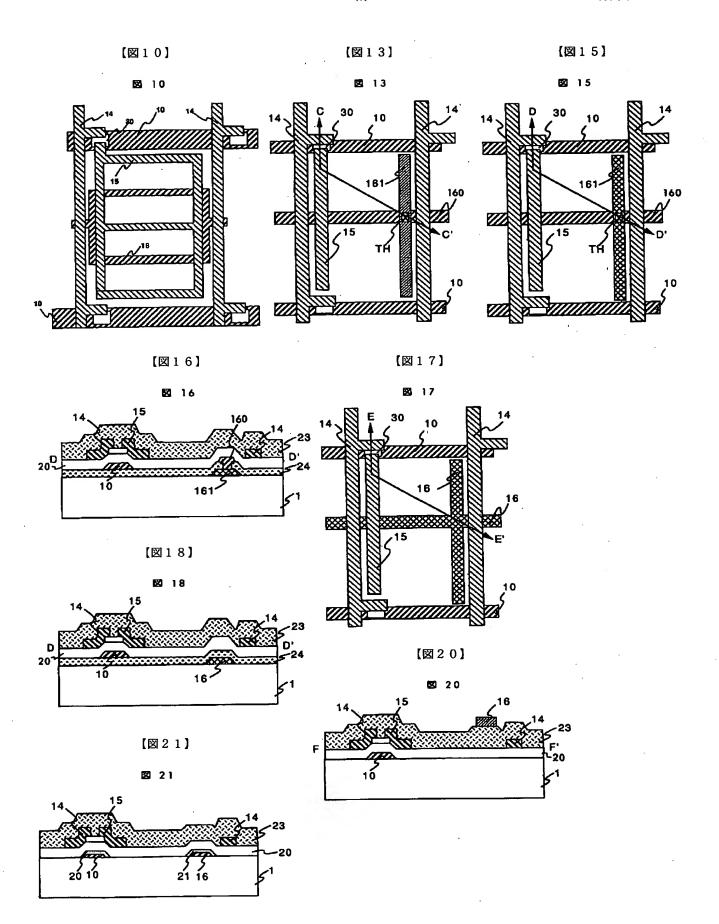


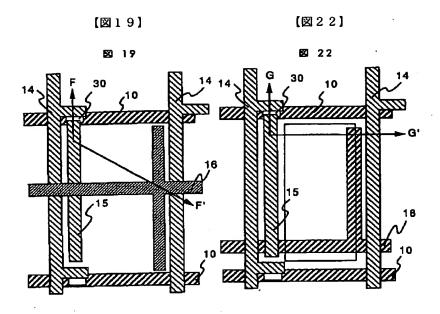




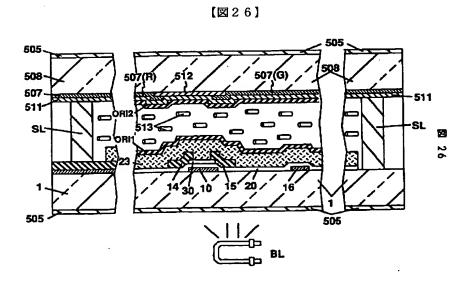








[図23] **8** 23 **1** 23 101 **2** 20 10 22 16 1 1 151



【図25】

